Also published as:

DP3742054 (B2)

LIGHT EMITTING DEVICE

Publication number: JP2003229278 (A)

Publication date: 2003-08-15

Inventor(s): NISHI TAKESHI; SEO TETSUSHI
Applicant(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB

Classification:

- international: H01L51/50; H05B33/14; H05B33/22; H01L51/50; H05B33/14;

H05B33/22; (IPC1-7): H05B33/22; H05B33/14

- European:

Application number: JP20020343617 20021127

Priority number(s): JP20020343617 20021127; JP20010367557 20011130

Abstract of JP 2003229278 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light emitting element having an improved electron injection property like previous one of using alkali metal or alkali earth metal, without exerting any

effect on the characteristics of TFT.

Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-229278 (P2003-229278A)

(43)公開日 平成15年8月15日(2003.8.15)

(51) Int.Cl.7 H 0 5 B 33/22 識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

33/14

H 0 5 B 33/22

3K007 В

33/14

Α

審查請求 有

請求項の数9

OL (全30頁)

(21)出願番号 特願2002-343617(P2002-343617)

(22)出願日

平成14年11月27日(2002.11.27)

(31)優先権主張番号 特願2001-367557 (P2001-367557)

(32)優先日

平成13年11月30日(2001.11.30)

(33)優先権主張国 日本(JP) (71)出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(72)発明者 西 毅

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

(72)発明者 瀬尾 哲史

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

Fターム(参考) 3K007 AB03 AB11 BA06 BB01 CB01

DB03 FA01 GA00

(54) 【発明の名称】 発光装置

(57)

Lowest U

noccupied Molecular Orbital

(2) 1

10

3, 3' , 5, 5' -

20

30

FPC Flexible printed circuit TAB Tape Automated Bonding TOP Tape Carrier Package TAB TOP

CCCG Chip

On G ass IC

(3) 3

4 lμ m

L. S. Hung, C. W. Tang and M.G. Mason: Ap pl. Phys. Lett., 70(2), 152(1997)

3 10

20

Appl. Phys. Lett., 51, 913(1987)

30

J. Hochwitz, MPfeiffer, T. Fritz,

and K Leo: Applied. Physics. Letters., 73, 6, 729(1998)

40

28a-pb-4, p. 1040

(4)

Lowest Unoccupied Molecular Orbital

7 8

μ 10

20

30 α

[] 2 3

40 3

9

3 3 2 10

te rt p ter

tert 20

(D1)フルバレン型ドナー

10

tert

t

(D2)イオウ含有ヘテロ環式ドナー

30

10

20

30

12

(D4)金属錯体型型ドナー

・ ポルフィリン

(Rは水素原子またはアルキル基)

(D6)窒素含有ヘテロ環式ドナー

40 (E t はエチル基、Rは水素原子またはアルキル基)

(8) 13 14 (D7)ポリマー型ドナー

10

ポリアセチレン ポリピロール (X=0, N, S)

20 ジシアノベンゼン(PCKB) DTF

15 (A2)キノン型アクセプター

(A3)ニトロ化合物型アクセプター 20

(A4)キノジイミン型アクセプター

(10) 17

3, 3', 5, 5'-Tetramethyl benzidine

10

' 20 a

)

30 pol y

(3,4 et hyl ene di oxyt hi ophene)

40

3

(poly(p-phenylene vinylene))

50 (pol y[2-

(11) 19

(2'-et hyl hexoxy) - 5-næt hoxy-1, 4-phenyl ene vi nyl en e])

, pol y[2-(di al koxyphenyl)-1,4-p

(por y[2-(or ar koxypnenyr) - 1, 4-p henyl ene vi nyl ene])

(pol y(2, 5- di al koxy- 1, 4- phenyl ene)) 10

(poly(2, 5-di hexoxy-1, 4

- phenyl ene))

(p

ol y(3-al kyl t hi ophene))

(pol y(3-hexyl t hi ophene))

(poly(3-cycl ohexyl thi ophene))

(poly(3-cycl ohexyl-4-methyl thi ophen 20

e)) $(\ pol\ y(\ 3,\ 4-\ di\ cycl\ ohexyl\ t\ hi\ o$ phene))

(pol y[3- (4oct yl p

henyl)-thiophene])

(poly[3-(4-octyl phenyl)-2, 2-bithiophene])

(poly(9,9-dialkylfluorene)

(pol y(9,9-dioctyl fluorene)

40

30

(12) 21

[]

10

³ **20**

3

30

α 40

[]

(13)

10 α

[] 50

(14) 25 26

10

20 α

3

30

α

α

40

α

50

α

(15) 27

10

2

nm nm

20 nm 4 3

4

ьх х **30** Н**z K**H

z

,

40 2

 \mathbf{x} 12

(16) 29

10

× 20 3 × 20 3

30

In 40 ductively Coupled Plasma

2 3 4 4 4 6 3

(17) 31 32 13. 56MHz \mathbf{W} × 6 10 μ μ 20 30

4 2 2 •

40

6 2 2

W \times 14 at ons /cm

(18)
33

× ²⁰ × ²¹ /cm³

× 16 × 17 /cm ...

10 x 18 x 2

/cm³

 \times at ons/cm² 20

× ²⁰ ×

²¹ /cm ² 30

18 × 19 /cm ×

(19) 35 36

μ

10

 μ ... μ

20

•

30 ·

Lightly Doped

4 Drain

4 Gate-drain Overlapped LDD

(20)

μ

α

 $oldsymbol{\mu}$ 3

3 3

α

(21)

(**22**) 41

,

Fi berglass-Reinforced Plastics

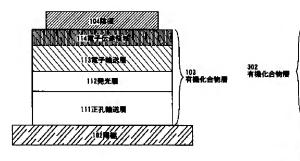
(23)

(24)

μ (25)

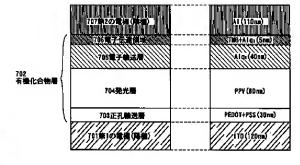
47 48

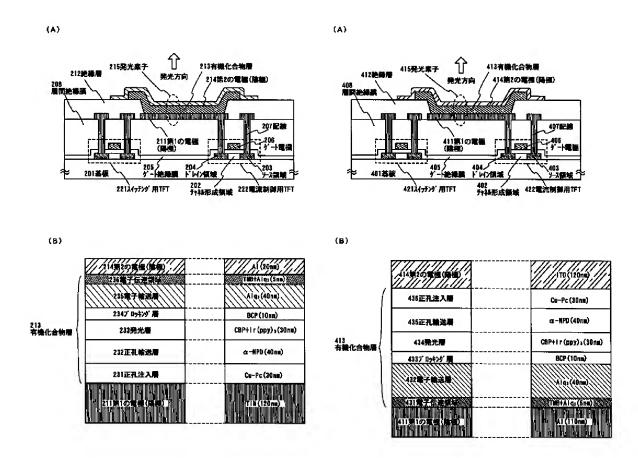
10

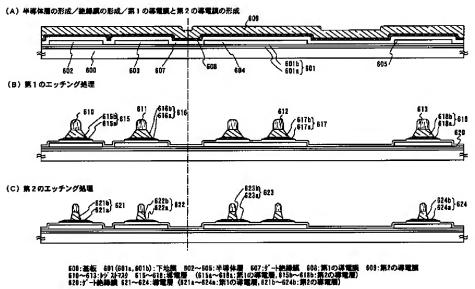


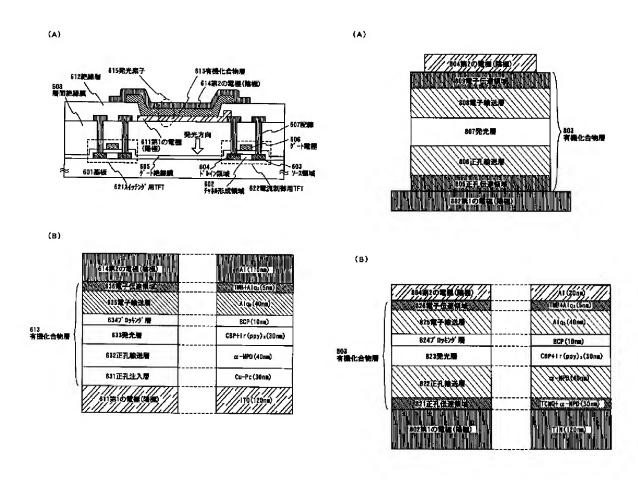
// / / 第2 の 報	/// Al (20mm) ///
306電子伝達領域	(TMS+A) qu (Smm)
	///A/q5(40mi)////
304発光層	PPV (80nm)
303正孔輸送層	PEDOT+PSS (30nm)
3013-1078-2 (308)	ial (qi amb

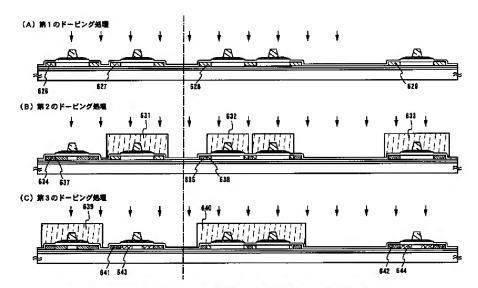
	507第200電視(鳴橋)	,170 (120nm)		
1	506正孔輸送屋	PEDOT+PSS (30nm)		
502 有機化合物層 (505発光槽	PPV (80mm)		
分献化自初度	504電子輸送槽	À (1) (40nm)		
- 1	501 子伝 (S. S01 10 (1 (3)	TIBSFAIG (Snu)		



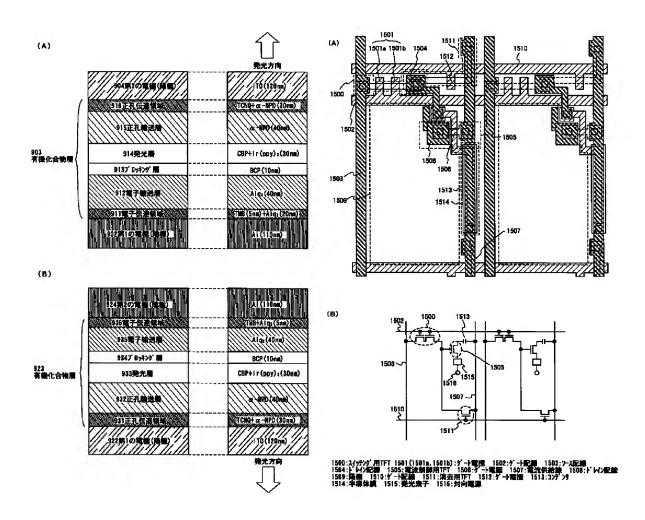


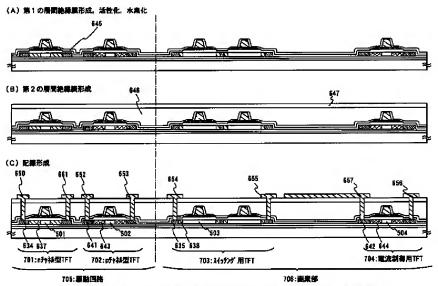




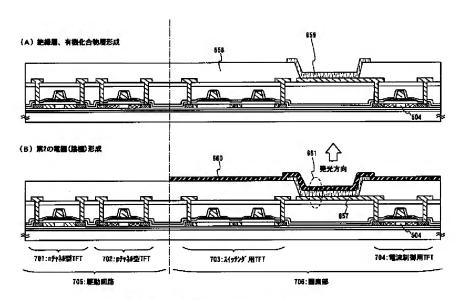


626~629:第1の不純物領域 631~633:197 ストマスタ 634,635:第2の不純物領域 637:第3の不練物領域 638:第1の不純物領域 638,640:197 ストマスタ 641,642:第4の不純物領域 643,644:第5の不純物領域





501~504: チャネル形成領域 845:第1の雇団絶縁膜 846:第2の層面絶縁膜 850~858:配線 857:第1の電極(陽極)



858:絶縁層 658:有機化合物層 660:第2の電観(陰極) 661:発光楽子

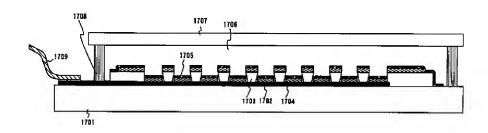
(C)発光素子(G)

(D) 発光素子(B)

,	///1403184	AI (20nm)/	A1 (20nm)		
	1407電子輸送局	Alg.(40nm)	1100+A1qs (5nm) A1qs (40nm) BCP (10nm) 1r (ppy) 3: CBP (30nm)	11/11/	AI (20nm)
402	2 14067 07427 層 銀化合物層 1405美光層 1404正孔輸送層	BCP (10nm)			
「機化合物層(PtOEP:CBP (30nm)			Alg. (40nm) BCP (10nm)
		α-MPD (40nm)	cz –NPD (40nm)		α−NPD (40 nm)
`					

(B) 発光素子(R)

(A)素子構造



1701基板。1702第1の電機(**海保**),1703A*ツ,1704有機化合物層。1705第2の電機(機構),1706空間,1707封止基板。 1708~4期,1709FPC

